

JP-10-123538

[Title of the Invention]     METHOD OF MANUFACTURING LIQUID  
CRYSTAL DISPLAY APPARATUS

[Abstract]

[Object]    To provide a method of manufacturing a liquid crystal display apparatus having a high display quality by using a UV cured resin as a sealing member.

[Solving Means]    An alignment film is formed on a surface; two glass substrates 11 and 12 obtained by performing an rubbing process on the alignment film are prepared; a sealing member 13 made of a UV cured resin is coated on the alignment film of one substrate; spacers (not shown) are dispersed and fixed on the alignment film of another substrate; and the substrates are attached to each other to form a cell.    Next, a parallel-focused UV light 20 is illuminated from an outer position of the glass substrate 12 on only the sealing member on the glass substrate 12 to cure the sealing member 13.    Next, an empty cell obtained by curing the sealing member 13 and a pool storing a liquid crystal material are provided into a vacuum chamber; the liquid crystal material is pull up into the empty cell due to a capillary effect by using a vacuum injection process; the liquid crystal material is diffused over the entire surface of the empty cell; and then, a molding member is coated at an inlet of the cell to close the cell, thereby

completing a panel.

[Claims]

[Claim 1] A method of manufacturing a liquid crystal display apparatus, comprising steps of:

coating with a UV cured sealing member an alignment film of one of two transparent substrates having a surface on which the alignment film is formed;

dispersing and fixing spacers on an alignment film of one of the two transparent substrates;

combining the two facing transparent substrates with the sealing member;

curing the sealing member by illuminating UV light on only the sealing member disposed between the two transparent substrates, the UV light substantially illuminated from an outer position of one or two substrates of the attached two transparent substrates.

[Claim 2]

The method according to Claim 1, after the step of curing the sealing member, further comprising a step of injecting the liquid crystal material into a gap between the attached two transparent substrates.

[Claim 3]

The method according to Claim 1, before the step of attaching the two transparent substrates, further comprising

a step of dropping the liquid crystal material on the alignment film of one of the two transparent substrates.

[Claim 4]

The method according to any one of Claims 1 to 3, wherein the step of curing the sealing member is a step of curing the sealing member by illuminating the UV light focused with optical means from an outer position of one or two substrate of the two transparent substrates on the sealing member disposed between the two transparent substrates.

[Claim 5]

The method according to any one of Claims 1 to 3, wherein the step of curing the sealing member is a step of curing the sealing member by illuminating the UV patterned light obtained by passing the UV light through a UV shielding member having a passing pattern corresponding to a coating pattern of the sealing member from an outer position of one or two substrate of the two transparent substrates on the sealing member disposed between the two transparent substrates.

[Detailed Description of the Invention]

[0001]

[Technical Field of the Invention]

The present invention relates to a method of

manufacturing a liquid crystal display apparatus used for OA apparatuses such as a word processor, hand terminals, and portable communication apparatuses.

[0002]

[Description of the Related Art]

Conventionally, a vacuum injection process has been mainly used as a process of injecting a liquid crystal into a cell in a method of manufacturing a liquid crystal display apparatus. FIG. 10 shows the liquid crystal injection process using the vacuum injection process. In the vacuum injection process, firstly, an alignment film is formed on a main surface, and, if necessary, a rubbing process is performed on the alignment film, so that two glass substrates 44 are prepared. Spacers are dispersed and fixed on the alignment film of one of the two substrates, and an adhesive (a sealing member) are printed on one of the two substrates. Next, the two glass substrates 44 are attached to each other to form an empty cell 40. Next, the empty cell 40 and a pool storing a liquid crystal 42 are inserted into a vacuum chamber 41, and a vacuum degree of the vacuum chamber 41 is maintained in a constant value. Next, an inlet 43 of the empty cell 40 is immersed into the pool 45, and the pressure of the vacuum chamber 41 is returned to the atmospheric pressure, so that the liquid crystal is pulled up into the empty cell 40 due to a capillary effect. After

the liquid crystal is diffused over the entire surface of the empty cell 40, the cell is closed by coating the molding material at the inlet 43. In addition, the adhesive (sealing material) for the empty cell 40 generally includes a thermoset resin or a UV cured resin. After the resin is coated, a curing process is performed. In the method of manufacturing the liquid crystal display apparatus using this vacuum injection process, there is a problem in that the injection time of the liquid crystal is too long. In particular, as the size of the empty cell increases, the time for equalizing the pressure of the vacuum chamber 41 and the pressure of the empty cell 40 too increases. Recently, in order to increase the response rate of the liquid crystal display apparatus, a cell gap (a gap between two glass substrates) has been intended to be reduced from a conventional value of 6 ~ 7  $\mu\text{m}$  down to a value of 3 ~ 4  $\mu\text{m}$ . However, as the gap is reduced, the time required for maintaining the pressure of the empty cell 40 in a constant value or the time of pulling up the liquid crystal by using a capillary effect is prolonged. Therefore, the process time increases up to several times of conventional process time. In order to reduce the elongation of the liquid crystal injection time, a dropping process shown in FIG. 11 is proposed.

[0003]

The dropping process is as follows. Firstly, an alignment film is formed, and if necessary, a rubbing process is performed on the alignment film, so that two glass substrates 50 and 51 are prepared. A sealing member 54 used for attachment is screen-printed or patterned with a dispenser or the like on the glass substrate 51, and a predetermined amount of liquid crystal 52 is dropped. Spacers 55 are dispersed and fixed on another substrate 50. The sealing member 54 is made of a cured resin. Next, the substrates 50 and 51 are disposed within a vacuum chamber 53. When the vacuum chamber 53 reaches to an optimal vacuum degree, the two substrates 50 and 51 are attached to each other. Next, by curing the sealing member 54, a region to be used as a display region of a liquid crystal display apparatus in a cell gap (a gap between the attached glass substrates 50 and 51) is completely molded. Finally, a region of the two glass substrates 50 and 51 corresponding to a liquid crystal display apparatus are remained by cutting the two glass substrates 50 and 51. Although only one device region (the region to be used as the liquid crystal display device) is shown in FIG. 11, a plurality of device regions (a region to be used as the liquid crystal display device) are formed on a large-sized substrate, the glass substrate is divided into individual device regions (regions to be used as the liquid crystal display devices).

by a cutting process, so that a plurality of devices can be obtained at one time. In the dropping process, since a long time is not taken to dispose the liquid crystal within the cell, the liquid crystal display apparatus can be obtained in a short time. In addition, even though the liquid crystal display apparatus is large, or even though the cell gap is narrow, there is an advantage in that the time for completing the liquid crystal display apparatus does not change. In addition, unlike the vacuum injection process, since a series of processes can be carried out with a in-line process not a batch process, and since a plurality of devices can be obtained at one time, there is another advantage in that it is possible to reduce production cost. In addition, the sealing member 54 is preferably a UV cured region rather than a thermoset resin. Since the thermoset resin is fused during a curing process, the fused thermoset resin penetrates n to the liquid crystal, so that characteristics of the liquid crystal may deteriorate.

[0004]

[Problems to be Solved by the Invention]

However, in the aforementioned methods (the vacuum injection process and the dropping process), the UV cured resin is used as a sealing member. Particularly, in the dropping process, the UV cured resin is preferably used as a sealing member. In a UV illumination process for curing the

UV cured resin, the UV light may exert a bad influence on the cell. In general, when a strong UV light is illuminated on an alignment film in the cell, characteristics of the illuminated region changes, so that the tilt angle of the liquid crystal material (liquid crystal molecules) in the cell changes. Therefore, the alignment state of the liquid crystal material (liquid crystal molecules) is unstable. In addition, in the dropping process, since there exists the liquid crystal material during the UV illumination process, the UV light is also illuminated on the liquid crystal material, so that change in the characteristics of the liquid crystal material and decomposition of the components of the liquid crystal material occur. Therefore, a normal display characteristic may not be obtained. According to a reliability test for the liquid crystal display apparatus illuminated by the UV light, most of the liquid crystal display apparatus shows a great deterioration in current values or optical characteristics. In addition, recently, a recent alignment film is an optical alignment film which is obtained by UV illumination alignment not a mechanical rubbing alignment. When the UV light is illuminated on the optical alignment film, the re-alignment occurs in the optical alignment film, so that an abnormal alignment may occur. Recently, although a UV-resistant liquid crystal is developed, the UV resistance of the liquid crystal is not



sufficient. In addition, since end users of the liquid crystal display apparatus requires more high display quality, there is a need for a method of suppressing a bad influence of the UV illumination on the liquid crystal material or the alignment film.

[0005]

In consideration of the aforementioned problems, an object of the present invention is to provide a method of manufacturing a liquid crystal display apparatus having a high display quality by using a UV cured resin as a sealing member.

[0006]

[Means for Solving the Problems]

In order to achieve the aforementioned object of the present invention, according to an aspect of the present invention, there is provided a method of manufacturing a liquid crystal display apparatus comprises steps of: coating with a UV cured sealing member an alignment film of one of two transparent substrates having a surface on which the alignment film is formed; dispersing and fixing spacers on an alignment film of one of the two transparent substrates; combing the two facing transparent substrates with the sealing member; curing the sealing member by illuminating UV light on only the sealing member disposed between the two transparent substrates, the UV light substantially

illuminated from an outer position of one or two substrates of the attached two transparent substrates, so that it is possible to cure the sealing member without the UV light being illuminated on the alignment film in the region to be formed as the display region of the liquid crystal display apparatus with in the cell (in the attached two transparent substrates). As a result, it is possible to maintain a predetermined alignment property of the alignment film in the region to be formed as the display region of the liquid crystal display apparatus. In addition, in case of using an optical alignment film, it is possible to prevent abnormal alignment of the optical alignment film. Therefore, in case of manufacturing the liquid crystal display apparatus by using an injection process of injecting the liquid crystal material into a gap between the attached two transparent substrate after the sealing member curing process, the liquid crystal material after liquid crystal injection can be maintained in a preferred alignment state, and a high-display-quality liquid crystal display apparatus can be manufactured. On the other hand, in case of manufacturing the liquid crystal display apparatus by using a dropping process of dropping the liquid crystal material on the alignment film of one of the two transparent substrates before the attachment of the two transparent substrates, it is possible to maintain a predetermined alignment property

of the alignment film, and it is possible to obtain a high-display-quality liquid crystal display apparatus without change in the resistance value of the liquid crystal material in the gap between the two transparent substrates or decomposition of the components of the liquid crystal material.

[0007]

In the method of manufacturing the liquid crystal display apparatus according to the present invention, it is preferable that the sealing member curing step is performed by illuminating the UV light focused with optical means on the sealing member disposed between the two transparent substrates from an outer position of one substrate or from outer positions of the two substrates. By the preferred process, the UV light can be selectively illuminated, and the production time can be shortened.

[0008]

In addition, in the method of manufacturing the liquid crystal display apparatus according to the present invention, it is preferable that the sealing member curing step is performed by illuminating the UV light passing through the UV shielding member having an opening pattern corresponding to a coating pattern of the sealing member on the sealing member disposed between the two transparent substrates from an outer position of one substrate or from outer positions

of the two substrates. By the preferred process, the UV light can be selectively illuminated on the sealing member with a high accuracy, and the illumination of the UV on the liquid crystal material and the alignment film can be prevented with a high accuracy. As a result, it is possible to obtain a high-display-quality liquid crystal display apparatus with a high yield.

[0009]

[Embodiments]

Now, embodiments of the present invention will be described.

(First Embodiment)

Fig. 1 is a cross sectional view showing a sealing member curing process in a method of manufacturing a liquid crystal display apparatus according to a first embodiment of the present invention. In the figure, reference numerals 11 and 12 denotes a pair of substrates having inner surfaces on which alignment films are formed wherein a rubbing process is performed on the alignment films; reference numeral 13 denotes a sealing member made of a acrylate UV cured resin; and reference numeral 20 is a parallel-focused UV light. In addition, although spacers are not shown, the spacers are generally dispersed to sustain a predetermined interval (gap) between the two substrates 11 and 12.

[0010]

Now, a method of manufacturing a liquid crystal display apparatus will be described. Firstly, alignment films are formed on surfaces of the substrate 11 and 12, and, a rubbing process is performed on the alignment films, so that two glass substrates 11 and 12 are prepared. The sealing member 13 made of a UV cured resin is coated on the alignment film of one (the glass substrate 12) of the two substrates, and spacers (not shown) are dispersed and fixed on the alignment film of another substrate (the glass substrate 11). Next, the two glass substrates 11 and 12 are attached to each other to form an empty cell. Although the sealing member 13 is coated on one substrate (the substrate 11) and the spacers are dispersed and fixed on another substrate (the substrate 12), the sealing member 13 may be coated on one substrate and the spacers may also be dispersed on the substrate. Fig. 3 is a plan view of the glass substrate 12 having a surface on which the sealing member 13 is formed. Although only the device region (a region to be formed as a liquid crystal display device) is shown in FIG. 1, as shown in FIG. 3, the sealing member is generally constructed with a line-shaped pattern (a sealing member) 13 for partitioning device regions and a supporting line-shaped pattern (a sealing member) 13a for increasing attachment strength for the two substrates. Widths of the line-shaped patterns are generally in a range of 1.0 ~ 2.0

mm, but not limited thereto.

[0011]

Next, a parallel-focused UV light 20 by using a UV emission unit of FIG. 2 is illuminated on the sealing member 13 from an outer position of the substrate 12 in order to cure the sealing member 13. Here, the parallel-focused UV light 20 is scanned along the coating pattern of the sealing member 13. Spot size (a diameter or a long-axis diameter) of the parallel-focused UV light 20 is needed to be smaller than widths of the sealing members 13 and 13a. Here, a construction of the UV emission unit of FIG. 2 will be described in brief. In the figure, reference numeral 14 denotes an ultra-high-pressure mercury lamp; reference numeral 15 denotes an elliptic focusing mirror; reference numeral 16 denotes a concave lens; and reference numeral 20 denotes the parallel-focused UV light. This apparatus is an optical system in a general exposure apparatus. The UV light emitting from the ultra-high-pressure mercury lamp is focused on the elliptic focusing mirror 15, and then, focused as a parallel light by the concave lens 16. The parallel-focused UV light 20 is scanned with the optical system (constructed with the ultra-high-pressure mercury lamp 14, the elliptic focusing mirror 15, and the concave lens 16) being moved by a driving mechanism (not shown). Alternatively, without the concave lens 16, the optical

system may be constructed with only the elliptic focusing mirror to obtain the parallel light. In addition, if the parallel-focused UV light 20 is input to an optical fiber and branched/emitted, the UV scanning mechanism can be simplified.

[0012]

Next, the empty cell with the sealing member 13 cured and a pool storing the liquid crystal material are disposed within a vacuum chamber. The vacuum degree of the vacuum chamber is adjusted in a predetermined value, and after that, an inlet of the empty cell is immersed into the pool. The pressure of the vacuum chamber is returned to the atmospheric pressure, so that the liquid crystal material is pulled up into the empty cell due to a capillary effect. Next, when the liquid crystal is diffused over the entire surface of the empty cell, the inlet is molded with a molding material, so that a panel is completed.

[0013]

In the method of manufacturing the liquid crystal display apparatus according to the embodiment, since the parallel-focused UV light 20 is illuminated on the only the sealing member 13 to cure the sealing member 13, the UV light is not illuminated on the alignment film in the device region (the region to be formed as the liquid crystal display device) within the cell (the attached transparent

substrates 11 and 12). Therefore, it is possible to preventing non-uniformity of the pre-tilt angle between the alignment film and the liquid crystal material (the liquid crystal molecules) due to change in the characteristics of the alignment film in the device region. As a result, a high-display-quality liquid crystal display apparatus without a threshold value non-uniformity can be obtained. In addition, it is possible to preventing the UV light from illuminating on the alignment film of the device region due to the parallel-focused UV light 20 deviating from the sealing member 13. In addition, it is possible to cure the sealing member 13 without an uncured region. Therefore, the spot size (diameter or a long-axis diameter) of the parallel-focused UV light 20 is preferably equal to or less than the widths of the sealing members 13. In addition, it is preferable that the uncured region of the sealing member 13 is removed by repeatedly scanning the UV light 20.

[0014]

(Second Embodiment)

Fig. 4 is a cross sectional view showing a sealing member curing process in a method of manufacturing a liquid crystal display apparatus according to a second embodiment of the present invention. The same reference numeral as those of FIG. 1 denotes the same components. Reference numeral 20a denotes a parallel-focused UV light. Although



the spacers are not shown in the figure, the spacers are generally disposed between the glass substrates in order to sustain a predetermined interval (gap).

[0015]

The method of manufacturing a liquid crystal display apparatus according to the second embodiment is basically the same as that according to the first embodiment, except that the UV light used to illuminate the sealing member 13 is the focused UV light 20a. In addition, FIG. 5 shows a UV emission unit for emitting the focused UV light. In the figure, the same reference numerals as those of FIG. 2 denote the same or corresponding components. Reference numeral 36 denotes a convex lens. UV light emitting from the ultra-high-pressure mercury lamp 14 is focused by an elliptic focusing mirror 15, and then, focused as a focused light by the convex lens 36. In addition, the focused UV light 20a is input to an optical fiber and branched/emitted, so that a mechanism for scanning the UV light 20a can be simplified and miniaturized.

[0016]

In the method of manufacturing the liquid crystal display apparatus according to the embodiment, it is possible to obtain the same effect as the first embodiment. In addition, in the first embodiment, if the pattern width of the sealing member 13 changes, it is necessary to replace

the elliptic focusing mirror 15 in the UV emission unit or to adjust the distance between the elliptic focusing mirror 15 and the lens 16 in order to change the spot size (diameter or long-axis diameter) of the parallel-focused UV light 20. However, in the second embodiment, since the convex lens 36 can be simply replaced with a different thickness lens in the UV emission unit, it is possible to easily change the spot (diameter or long-axis diameter) of the focused UV light 20a. Therefore, there is a good workability when the pattern width of the sealing member 13 changes. In addition, it is possible to preventing the UV light from illuminating on the alignment film of the device region due to the focused UV light 20a deviating from the sealing member 13. In addition, it is possible to cure the sealing member 13 without an uncured region. Therefore, similar to the first embodiment, the spot size (diameter or a long-axis diameter) of the focused UV light 20a is preferably equal to or less than the widths of the sealing members 13. In addition, it is preferable that the uncured region of the sealing member 13 is removed by repeatedly scanning the focused UV light 20a.

[0017]

(Third Embodiment)

Fig. 7 is a cross sectional view showing a sealing member curing process in a method of manufacturing a liquid

crystal display apparatus according to a third embodiment of the present invention. The same reference numeral as those of FIG. 1 denotes the same components. Reference numeral 17 denotes a liquid crystal material.

[0018]

FIG. 6 is a flowchart (a flowchart of a conventional dropping process) of a method of manufacturing a liquid crystal display apparatus according to a third embodiment of the present invention. Namely, the third embodiment relates to a method of manufacturing a liquid crystal display apparatus using the dropping process.

[0019]

Now, a method of manufacturing a liquid crystal display apparatus will be described with reference to the figure. Firstly, alignment films are formed on surfaces of the substrate 11 and 12, and, a rubbing process is performed on the alignment films, so that two glass substrates 11 and 12 are prepared. The sealing member 13 made of a UV cured resin is coated on the alignment film of one substrate and a liquid crystal material is dropped thereon. In addition, spacers (not shown) are dispersed and fixed on the alignment film of another substrate. Next, the two glass substrates 11 and 12 are disposed within a vacuum chamber. When the vacuum chamber reaches to an optimal vacuum degree, the two glass substrates 11 and 12 are attached to each other to

form a liquid crystal cell. Although the sealing member 13 is coated on one substrate and the spacers are dispersed and fixed on another substrate, the sealing member 13 may be coated on one substrate and the spacers may also be dispersed on the substrate.

[0020]

Next, a parallel-focused UV light 20 by using a UV emission unit used in the first embodiment is illuminated on the sealing member 13 from an outer position of the substrate 12 in order to cure the sealing member 13. Here, the parallel-focused UV light 20 is scanned along the coating pattern of the sealing member 13. Spot size (a diameter or a long-axis diameter) of the parallel-focused UV light 20 is needed to be smaller than widths of the sealing members 13 and 13a. Finally, the glass substrate is subject to a cutting process, so that regions to be formed as the liquid crystal display devices can be obtained from the liquid crystal cell.

[0021]

In the method of manufacturing the liquid crystal display apparatus according to the embodiment, since the parallel-focused UV light 20 is illuminated on only the sealing member 13 to cure the sealing member 13, the UV light cannot be substantially illuminated on the liquid crystal material 17 and the alignment film in the device

region (the region to be substantially formed as a liquid crystal display device) within the liquid crystal cell. Therefore, the resistance value of the liquid crystal material cannot change, or the components of the liquid crystal material are not decomposed. In addition, it is possible to prevent non-uniformity of the tilt angle between the liquid crystal material (liquid crystal molecules) and the alignment film. As a result, it is possible to obtain a high-display-quality liquid crystal display apparatus without a threshold value non-uniformity.

[0022]

In addition, in order to improve the reproducibility of the high-display-quality liquid crystal display apparatus, it is necessary to increase illumination accuracy for illuminating the UV light on only the sealing member in comparison to the first and second embodiments. In addition, it is necessary to shorten the time interval from the attachment of the two substrates to the UV illumination in comparison to the first and second embodiments. As described above, in the dropping process, when the UV light is illuminated on the sealing member, since the liquid crystal material is adjacent to the sealing member within the cell, and since the change in the characteristics of the alignment film and the change in the characteristics of the liquid crystal material exert a great influence on the

display quality of the liquid crystal display apparatus, there is a need to reduce the illuminated amount of the UV on the liquid crystal material as possible as can. In addition, during the time interval from the attachment of the two glass substrates to the illumination of the UV light, the sealing member is in an uncured state. Therefore, if the time interval is too long, the uncured sealing material may penetrate into the liquid crystal material, so that the characteristics of the liquid crystal material may change.

[0023]

(Fourth Embodiment)

The method of manufacturing a liquid crystal display apparatus according to the fourth embodiment is basically the same as that according to the third embodiment, except that a UV emission unit of FIG. 5 is used as the UV emission unit.

[0024]

In the method of manufacturing the liquid crystal display apparatus according to the embodiment, similar to the third embodiment, since the UV light cannot be substantially illuminated on the liquid crystal material 17 and the alignment film in the device region (the region to be substantially formed as a liquid crystal display device) within the liquid crystal cell during the sealing member curing process, , it is possible to obtain a high-display-

quality liquid crystal display apparatus without a threshold value non-uniformity. In addition, similar to the second embodiment, since the spot size (a diameter or a long-axis diameter) of the focused UV light 20a can easily change, there is a good workability when the pattern width of the sealing member 13 changes.

[0025]

(Fifth Embodiment)

Fig. 8 is a side view of a UV emitting unit used for a method of manufacturing a liquid crystal display apparatus according to a third embodiment of the present invention. In the figure, The same reference numeral as those of FIG. 1 denotes the same components. Reference numeral 30 denotes an unfocused UV light which is not a parallel-focused light or a focused light. Reference numeral 61 denotes a UV shielding member, which is constructed with a glass substrate 61 and a black-colored resist pattern 63 formed on a main surface of the glass substrate 62. The UV shielding member 61 has an opening pattern 64 corresponding to a coating pattern of the sealing member 13. Here, the thickness of the glass substrate 62 is in a range of 2.0 ~ 5.0 mm in order to prevent the UV shielding member 61 from bending due to influence of heat or the like. In addition, FIG. 9 is a plan view of the UV shielding member 61 seen from an upper position thereof.

[0026]

In the method of manufacturing the liquid crystal display apparatus according to the embodiment, the UV shielding member 61 having the opening pattern 64 corresponding to the coating pattern of the sealing member 23 in the liquid crystal cell is disposed adjacent to the liquid crystal cell. Next, the UV light 30 is illuminated on the liquid crystal cell through the UV shielding member 61, so that only the sealing member 13 can be selectively illuminated. Therefore, in the method of manufacturing the liquid crystal display apparatus according to the embodiment, the UV light cannot be illuminated on the device region (the region to be substantially formed as a liquid crystal display device) within the liquid crystal cell during the UV light illumination process. Therefore, similar to the first embodiment, it is possible to prevent non-uniformity of the tilt angle between the liquid crystal material (liquid crystal molecules) and the alignment film. As a result, it is possible to obtain a high-display-quality liquid crystal display apparatus without a threshold value non-uniformity. In addition, in the first to fourth embodiments, there is a need to use a particular optical member (the elliptic focusing mirror 15, the convex lens 36, and the concave lens) for focusing the UV light as a parallel light or a focused light, and there is also a need to scan the



parallel-focused UV light 20 or the focused light 20a on the sealing member 13. However, in the embodiment, an sufficient effect can be obtained by disposing the UV shielding member 61 adjacent to the liquid crystal cell and illuminating the UV light on the entire surface of the liquid crystal cell at one time, so that the workability can be improved and production cost can be reduced. In addition, in the first to fourth embodiments, there is a possibility of erroneously illuminating the parallel-focused UV light 10 or the focused UV light 20a on the liquid crystal material 17 and the alignment film in the device region (the region to be substantially formed as a liquid crystal display device) within the liquid crystal cell. However, in the embodiment, since the device region in the liquid crystal cell can be completely shielded by the UV shielding member 61, it is possible to prevent the UV light from being illuminated on the device region in the liquid crystal cell with a high accuracy.

[0027]

(Sixth Embodiment)

A method of manufacturing a liquid crystal display apparatus according to a sixth embodiment utilizes a dropping process similar to the third embodiment. The sealing member curing process is the same as that of the fifth embodiment.

[0028]

In the method of manufacturing the liquid crystal display apparatus according to the embodiment, similar to the third embodiment, since the UV light cannot be substantially illuminated on the liquid crystal material 17 and the alignment film in the device region (the region to be substantially formed as a liquid crystal display device) within the liquid crystal cell during the sealing member curing process, , it is possible to obtain a high-display-quality liquid crystal display apparatus without a threshold value non-uniformity.

[0029]

In addition, the UV shielding member 61 used in the fifth and sixth embodiments may be used for the first to fourth embodiments in order to prevent the parallel-focused UV light 10 or the focused UV light 20a from being erroneously illuminated on a region deviated from the sealing member formation region in the liquid crystal cell.

[0030]

In addition, in all the aforementioned embodiments, although the UV light is illuminated from an outer position of the one substrate, the UV light may be illuminated from outer positions of both of the two substrates. If the UV light is illuminated from the outer positions of both of the two substrates, it is possible to shorten the illumination

time.

[0031]

[Effect]

According to the present invention, a method of manufacturing a liquid crystal display apparatus comprises steps of: coating with a UV cured sealing member an alignment film of one of two transparent substrates having a surface on which the alignment film is formed; dispersing and fixing spacers on an alignment film of one of the two transparent substrates; combing the two facing transparent substrates with the sealing member; curing the sealing member by illuminating UV light on only the sealing member disposed between the two transparent substrates, the UV light substantially illuminated from an outer position of one or two substrates of the attached two transparent substrates, so that it is possible to cure the sealing member without the UV light being illuminated on the alignment film in the region to be formed as the display region of the liquid crystal display apparatus with in the cell (in the attached two transparent substrates). As a result, it is possible to maintain a predetermined alignment property of the alignment film in the region to be formed as the display region of the liquid crystal display apparatus. In addition, in case of using an optical alignment film, it is possible to prevent abnormal alignment of the optical

alignment film. Therefore, in case of manufacturing the liquid crystal display apparatus by using the so-called (vacuum) injection process of injecting the liquid crystal material into a gap between the attached two transparent substrate after the sealing member curing process, the liquid crystal material after liquid crystal injection can be maintained in a preferred alignment state, and a high-display-quality liquid crystal display apparatus can be manufactured. On the other hand, in case of manufacturing the liquid crystal display apparatus by using the so-called dropping process of dropping the liquid crystal material on the alignment film of one of the two transparent substrates before the attachment of the two transparent substrates, it is possible to maintain a predetermined alignment property of the alignment film, and it is possible to obtain a high-display-quality liquid crystal display apparatus without change in the resistance value of the liquid crystal material in the gap between the two transparent substrates or decomposition of the components of the liquid crystal material.

[Brief Description of the Drawings]

[Fig. 1]

Fig. 1 is a cross sectional view showing a sealing member curing process in a method of manufacturing a liquid crystal display apparatus according to a first embodiment of

the present invention.

[Fig. 2]

Fig. 2 is a side view of a UV emitting unit used for a method of manufacturing a liquid crystal display apparatus according to a first embodiment of the present invention.

[Fig. 3]

Fig. 3 is a plan view of a glass substrate having a surface on which a sealing member of FIG. 1 is formed.

[Fig. 4]

Fig. 4 is a cross sectional view showing a sealing member curing process in a method of manufacturing a liquid crystal display apparatus according to a second embodiment of the present invention.

[Fig. 5]

Fig. 5 is a side view of a UV emitting unit used for a method of manufacturing a liquid crystal display apparatus according to a second embodiment of the present invention.

[FIG. 6]

FIG. 6 is a flowchart (a flowchart of a conventional dropping process) of a method of manufacturing a liquid crystal display apparatus according to a third embodiment of the present invention.

[Fig. 7]

Fig. 7 is a cross sectional view showing a sealing member curing process in a method of manufacturing a liquid

crystal display apparatus according to a third embodiment of the present invention.

[Fig. 8]

Fig. 8 is a side view of a UV emitting unit used for a method of manufacturing a liquid crystal display apparatus according to a third embodiment of the present invention.

[FIG. 9]

FIG. 9 is a plan view of a UV shielding member seen of FIG. 8 from an upper position thereof.

[FIG. 10]

FIG. 10 is a side view showing a process of injecting a liquid crystal into a cell by using a vacuum injection process.

[FIG. 11]

FIG. 11 is a side view showing a substrate attaching process after a liquid crystal dropping process in a method of manufacturing a liquid crystal display apparatus by using a dropping process.

[Reference Numerals]

11, 12: glass substrate

13: sealing member

14: ultra high pressure mercury lamp

15: elliptic focusing mirror

16: concave lens

20: parallel-focused UV light

61: UV shielding member

(19)日本国特許庁 (J P)

(12)公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開平10-123538

(43)公開日 平成10年(1998) 5月15日

(51)Int. Cl. <sup>8</sup>  
G02F 1/1339

識別記号  
505

F I  
G02F 1/1339 505

審査請求 未請求 請求項の数5 O L (全8頁)

(21)出願番号 特願平8-279731

(22)出願日 平成8年(1996)10月22日

(71)出願人 000005821

松下電器産業株式会社

大阪府門真市大字門真1006番地

(72)発明者 松川 秀樹

大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器  
産業株式会社内

(72)発明者 秦泉寺 哲

大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器  
産業株式会社内

(72)発明者 山田 聡

大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器  
産業株式会社内

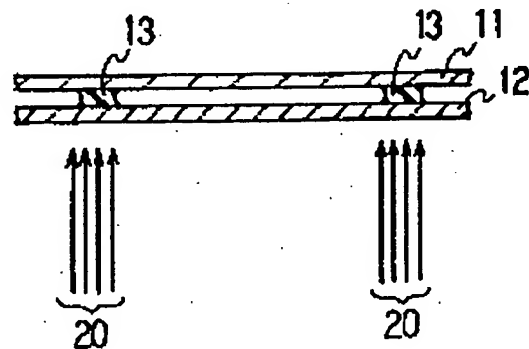
(74)代理人 弁理士 池内 寛幸 (外2名)

(54)【発明の名称】 液晶表示素子の製造方法

(57)【要約】

【課題】 シール材として紫外線硬化型樹脂を使用しつつ、表示品位の優れた液晶表示素子を製造することができる液晶表示素子の製造方法を提供する。

【解決手段】 表面に配向膜を形成し、この配向膜にラビング処理を施した2枚のガラス基板11、12を用意し、一方の基板の配向膜上に紫外線硬化型樹脂からなるシール材13を塗布し、他方の基板の配向膜上に図示しないスペーサを散布して固着し、これらを貼り合わせて空セルを形成する。次に、平行光に集光された紫外線20をガラス基板12の外側からシール材13のみに向けて照射してシール材13を硬化させる。次にシール材13の硬化が行われた空セルと液晶材料を溜めたプールを真空槽中に設置し、真空注入法により空セル内に液晶材料を毛細管現象によって吸い上げ、空セルの全面に液晶材料が広がった後、注入口に封口剤を塗布してセルを封じ、完成パネルとする。



10 液晶表示素子

11, 12 ガラス基板

13 シール材

20 平行光に集光された紫外線



## 【特許請求の範囲】

【請求項1】 表面に配向膜を有する2枚の透明基板のいずれか一方の基板の配向膜上に紫外線硬化型のシール材を塗布する工程と、前記2枚の透明基板のいずれか一方の基板の配向膜上にスペーサ材を散布して固着する工程と、前記2枚の透明基板を互いの配向膜が対向するように前記シール材を介して貼り合わせる工程と、前記貼り合わされた2枚の透明基板のいずれか一方または双方の基板の外側から実質的に前記2枚の透明基板間にあるシール材のみに紫外線を照射して前記シール材を硬化させる工程とを含む液晶表示素子の製造方法。

【請求項2】 シール材の硬化工程後、貼り合わされた2枚の透明基板のギャップ内に液晶材料を注入する工程を含む請求項1に記載の液晶表示素子の製造方法。

【請求項3】 2枚の透明基板を貼り合わせる工程前に、前記2枚の透明基板のいずれか一方の基板の配向膜上に液晶材料を滴下する工程を含む請求項1に記載の液晶表示素子の製造方法。

【請求項4】 シール材の硬化工程が、光学手段によって集光した紫外線を2枚の透明基板のいずれか一方または双方の基板の外側から前記2枚の透明基板間にあるシール材へ向けて照射して前記シール材を硬化させる工程である請求項1～3のいずれかに記載の液晶表示素子の製造方法。

【請求項5】 シール材の硬化工程が、シール材の塗布パターンに対応した開口パターンを有する紫外線遮光部材を通過させることにより得られた紫外線のパターン光を、貼り合わされた2枚の透明基板のいずれか一方または双方の基板の外側から前記2枚の透明基板間にある前記シール材へ向けて照射して前記シール材を硬化させる工程である請求項1～3のいずれかに記載の液晶表示素子の製造方法。

## 【発明の詳細な説明】

## 【0001】

【発明の属する技術分野】 本発明はパーソナルコンピュータやワードプロセッサなどのOA機器、ハンディ端末機器、及び携帯型情報通信機器などに使用される液晶表示素子の製造方法に関するものである。

## 【0002】

【従来の技術】 従来の液晶表示素子の製造方法では、セル内への液晶の封入方法として真空注入法がよく使用されている。図10はこの真空注入法による液晶の注入工程を示している。これを簡単に説明すると、まず、一主面に配向膜を形成し、この配向膜に必要に応じてラビング処理を施した2枚のガラス基板44を用意し、いずれか一方の基板の配向膜上にスペーサを散布して固着させ、更にいずれか一方の基板の配向膜上に接着剤（シール材）を印刷した後、2枚のガラス基板44を貼り合わせて空セル40を形成する。次に、この空セル40と液晶42を溜めたプール45を真空槽41中に設置し、真

空槽41中をある一定の真空度にする。次に、空セル40の一方の注入口43をプール45に浸した後、真空槽41内の圧力を大気圧に戻すことによって空セル40内に液晶42を毛細管現象によって吸い上げる。そして、空セル40の全面に液晶が広がると注入口43に封口剤を塗布してセルを封じる。なお、空セル40の接着剤（シール材）としては一般的に熱硬化型樹脂または紫外線硬化型樹脂が用いられ、塗布後に硬化処理を行っている。以上が真空注入法を用いた液晶表示素子の製造工程であるが、かかる液晶表示素子の製造工程では液晶42の注入作業に長時間を要するという欠点がある。特に、空セル40のサイズが大きい程、真空槽41内の圧力と空セル40内の圧力を同じにするのに時間を要する。近年、液晶表示素子の応答速度を速めるために、セルギャップ（2枚のガラス基板44間のギャップ（間隔））を従来の6～7μmから3～4μmに狭める検討が行われており、セルギャップを狭くすればするほど、空セル40内の圧力を一定にするのに要する時間や毛細管現象によって液晶を引き上げるのに要する時間が長くなる。このため、従来の数倍の作業時間が必要になっている。そこで、このような液晶の注入作業の長時間化を解消できる方法として図11に示す滴下工法が提案されている。

【0003】 この滴下工法は以下の工程からなる。まず、配向膜を形成し、この配向膜に必要に応じてラビング処理を施した2枚のガラス基板50、51を用意し、一方のガラス基板51に貼り合わせのためのシール材54をスクリーン印刷やディスペンサーなどでパターン形成し、更に適正量の液晶52を滴下する。また、他方の基板50にスペーサ55を散布して、固着させる。ここで、シール材54としては硬化型樹脂が使用される。次に、両ガラス基板50、51を真空槽53中に配置し、槽内が最適な真空度に達したら、両ガラス基板50、51を貼り合わせる。そして、シール材54を硬化してセルギャップ（貼り合わせられたガラス基板50、51間のギャップ）内の液晶表示素子の表示領域となる領域を完全に封止する。そして、最後に、両ガラス基板50、51の液晶表示素子となる部分を残して、両ガラス基板50、51を裁断する。図11では、一個の素子領域（液晶表示素子となる部分）しか示していないが、大面積の基板に複数の素子領域（液晶表示素子となる部分）を形成し、ガラス基板の裁断によって個々の素子領域（液晶表示素子となる部分）を分断して、複数の素子を一括的に得ることも可能である。このような滴下工法では、セル内へ液晶を配置させるために長時間を要しないので、液晶表示素子を短時間で完成させることができる。また、製造すべき液晶表示素子のサイズが大きくても、また、セルギャップが狭くても、液晶表示素子を完成させるに要する時間が全く変わらないという利点がある。また、真空注入法のようなバッチ処理ではなく、インラインで連続的に処理でき、しかも、複数の素子を一

括的に製造することができ、製造コストを削減できると  
いうメリットもある。なお、前記シール材54としては  
熱硬化型樹脂よりも紫外線硬化型樹脂を使用するのが好  
適である。これは、熱硬化型樹脂の場合、その硬化処理  
時に一旦樹脂が軟化（熔融）し、この軟化（熔融）状態  
の樹脂が液晶に混入して液晶の特性を劣化させるため  
である。

#### 【0004】

【発明が解決しようとする課題】ところで、前記いづれ  
の製法（真空注入法、滴下工法）においても、シール材  
として紫外線硬化型樹脂が使用されている（特に、滴下  
工法においては紫外線硬化型樹脂が好適に使用されてい  
る）。ところが、かかる紫外線硬化型樹脂を硬化するた  
めのセルへの紫外線の照射工程において、この紫外線が  
少なからずセル内に悪影響を与えてしまう。一般的にセ  
ル内の配向膜に強い紫外線が照射されると、照射された  
部分の特性が変化して、セル内の液晶材料（液晶分子）  
とのプレチルト角が変化することとなり、液晶材料（液  
晶分子）配向状態が不安定になる。また、滴下工法の場  
合は、紫外線の照射時にセル内に液晶材料が存在してい  
るので液晶材料にも紫外線が照射され、液晶材料の抵抗  
値変化や成分の分解が起こって正常な表示特性が得られ  
なくなる。このような紫外線の照射を受けた液晶表示素  
子を信頼性試験にかけると、その多くは電流値や光学特  
性が著しく劣化したものになる。また、最近の配向膜に  
は機械的なラビング処理ではなく、方向性を持った紫外  
線を照射することによって配向がなされる光配向膜があ  
り、この光配向膜に紫外線が照射されると、光配向膜が  
再配向して異常配向を起こすことがある。近年、液晶材  
料には紫外線に対して耐性の強いもの（特性変化しにく  
もの）も多くなってきているが十分ではなく、また、  
エンドユーザーからの表示品位の向上に対する要求は益  
々強くなってきており、シール材（紫外線硬化型樹脂）  
の硬化に際し、液晶材料や配向膜への紫外線の照射によ  
る悪影響を抑制する方法が求められている。

【0005】この発明は前記のような課題に鑑みてなされ  
たものであり、シール材として紫外線硬化型樹脂を使  
用しつつ、表示品位の優れた液晶表示素子を製造するこ  
とができる液晶表示素子の製造方法を提供することを目  
的とする。

#### 【0006】

【課題を解決するための手段】前記目的を達成するた  
めに、本発明の液晶表示素子の製造方法は、表面に配向膜  
を有する2枚の透明基板のいずれか一方の基板の配向膜  
上に紫外線硬化型のシール材を塗布する工程と、前記2  
枚の透明基板のいずれか一方の基板の配向膜上にスペー  
サ材を散布して固着する工程と、前記2枚の透明基板を  
互いの配向膜が対向するように前記シール材を介して貼  
り合わせる工程と、前記貼り合わされた2枚の透明基板  
のいずれか一方または双方の基板の外側から実質的に前

記2枚の透明基板間にあるシール材のみに紫外線を照射  
して前記シール材を硬化させる工程とを含む。このよう  
な本発明の液晶表示素子の製造方法では、シール材の硬  
化工程において、セル内（貼り合わされた2枚の透明基  
板内）の液晶表示素子の表示領域になるべき領域にある  
配向膜には実質的に紫外線が照射されないため、配向膜  
の配向性が所定の配向性に維持される。また、光配向膜  
を用いた場合には、光配向膜の再配向による異常配向が  
防止される。従って、前記シール材の硬化工程後に前記  
貼り合わされた2枚の透明基板のギャップ内に液晶材料  
を注入する態様にて液晶表示素子を完成させると、注入  
後の液晶材料の配向状態は所望の好ましい配向状態とな  
り、表示品位の優れた液晶表示素子を製造することがで  
きる。また、前記2枚の透明基板を貼り合わせる工程前  
に予め2枚の透明基板のいずれか一方の基板の配向膜上  
に液晶材料を滴下することにより2枚の透明基板のギャ  
ップ内に液晶材料を配置させる態様にて液晶表示素子を  
完成させると、配向膜の配向性が所定の配向性に維持さ  
れるとともに、シール材の硬化工程において2枚の透明  
基板のギャップ内にある液晶材料のには紫外線が照射さ  
れず、液晶材料の抵抗値が変化したり、成分が分解した  
りすることがないので、表示品位の優れた液晶表示素子  
を製造することができる。

【0007】前記本発明の液晶表示素子の製造方法にお  
いては、シール材の硬化工程が、光学手段によって集光  
した紫外線を2枚の透明基板のいずれか一方または双方  
の基板の外側から前記2枚の透明基板間にあるシール材  
へ向けて照射して前記シール材を硬化させる工程である  
のが好ましく、このような好ましい構成により、前記紫  
外線の選択的な照射を簡単に行うことができ、製造時間  
を短時間化できる。

【0008】また前記本発明の液晶表示素子の製造方法  
においては、シール材の硬化工程が、シール材の塗布パ  
ターンに対応した開口パターンを有する紫外線遮光部材  
を通過させて得られた紫外線のパターン光を、貼り合わ  
された2枚の透明基板のいずれか一方または双方の基板  
の外側から前記2枚の透明基板間にある前記シール材へ  
向けて照射して前記シール材を硬化させる工程であるの  
が好ましく、このような好ましい構成により、紫外線の  
シール材への選択的な照射を高精度に行うことができ、  
液晶材料及び配向膜への紫外線の照射がより高いレベル  
で抑制されることとなり、その結果、表示品位の優れた  
液晶表示素子を高い歩留まりで製造することができる。

#### 【0009】

【発明の実施の形態】以下、本発明の代表的な実施形態  
について説明する。

（第1の実施形態）図1は本発明の第1の実施形態によ  
る液晶表示素子の製造工程におけるシール材の硬化工程  
を示した断面図であり、図において、11、12は各々  
の内側面に配向膜が形成され、この配向膜にラビング処

理が施されている一対のガラス基板、13は例えばアクリル系の紫外線硬化型樹脂からなるシール材、20は平行光に集光された紫外線である。なお、ここでは、スペーサを図示していないが、通常、2枚のガラス基板11、12間には所定の間隔（ギャップ）を保持するためにスペーサが配設されている。

【0010】以下、製造工程を説明する。まず、表面に配向膜を形成し、この配向膜にラビング処理を施した2枚のガラス基板11、12を用意し、一方の基板（ガラス基板12）の配向膜上に紫外線硬化型樹脂からなるシール材13を塗布し、他方の基板（ガラス基板11）の配向膜上に図示しないスペーサを散布して固着し、これらを貼り合わせて空セルを形成する。ここでは、2枚のガラス基板の一方の基板（ガラス基板12）にシール材13を塗布し、他方の基板（ガラス基板11）にスペーサを散布して固着させたが、いずれか一方の基板にシール材13を塗布し、かつ、スペーサを散布して固着させてもよい。図3はシール材13が表面に形成されたガラス基板12をその上方から見た平面図であり、図1では素子領域（実際に液晶表示素子となる部分）のみを示しているが、この図3に示すように、多くの場合、シール材は素子領域を区画するための線状パターン（シール材）13と2枚の基板の貼り合わせ強度を高めるための補強用の線状パターン（シール材）13aとからなる。線状パターンの幅は特に限定されないが一般に1.0～2.0mmである。

【0011】次に、図2の紫外線出射装置を用いて平行光に集光された紫外線20をガラス基板12の外側からシール材13へ向けて照射してシール材13を硬化させる。ここで、平行光に集光された紫外線20はシール材13の塗布パターンに沿って走査させる。平行光に集光された紫外線20のスポット幅（直径または長径）は、前記シール材13、13aの幅と同等もしくは小さいことが必要である。ここで、図2の紫外線出射装置の構成を簡単に説明する。図において、14は超高圧水銀灯、15は楕円集光鏡、16は凹レンズ、20は平行光に集光された紫外線であり、この装置は一般的に用いられる投影露光装置の光学系である。超高圧水銀灯14から出射した紫外線が楕円集光鏡15で集光され、更に凹レンズ16で平行光に集光される。この平行光に集光された紫外線20はこれら超高圧水銀灯14、楕円集光鏡15及び凹レンズ16からなる光学系が図示しない駆動機構によって移動することによって走査される。なお、凹レンズ16を用いず楕円集光鏡15の光学設計のみでも平行光を得ることが可能である。また、平行光に集光された紫外線20を一旦光ファイバーで取り込んで分岐させて出射させることにより、紫外線20を走査させるための機構を簡略化及び小型化することができる。

【0012】次に、従来と同様にして、シール材13の硬化が行われた前記空セルと液晶材料を溜めたプールを

真空槽中に設置し、真空槽中にある一定の真空度にした後、空セルの一方の注入口をプールに浸し、真空槽内の圧力を大気圧に戻すことによって空セル内に液晶材料を毛細管現象によって吸い上げる。そして、空セルの全面に液晶が広がると注入口に封口剤を塗布してセルを封じ、完成パネルとする。

【0013】このような本実施形態の液晶表示素子の製造工程では、シール材13にのみ平行光に集光された紫外線20を照射するようにしてシール材13の硬化を行うので、セル（貼り合わされた2枚の透明基板11、12）内の素子領域（実際に液晶表示素子となる部分）にある配向膜には実質的に紫外線が照射されない。従って、素子領域における配向膜の特性変化により配向膜と液晶材料（液晶分子）間のプレチルト角が不揃いになることを防止することができ、その結果、しきい値ムラのない表示品位に優れた液晶表示素子を得ることができる。なお、平行光に集光された紫外線20がシール材13から外れて素子領域の配向膜に照射されてしまうことを確実に防止し、かつ、シール材13を未硬化領域を残すことなく硬化させるために、平行光に集光された紫外線20のスポット幅（直径または長径）をシール材13のパターンの幅とほぼ同等またはそれ以下の幅にし、紫外線20を複数回走査してシール材13の未硬化領域を無くすようにするのが好ましい。

【0014】（第2の実施形態）図4は本発明の第2の実施形態による液晶表示素子の製造工程におけるシール材の硬化工程を示した断面図であり、図において、図1と同一符号は同一または相当する部分を示し、20aが集束光に集光された紫外線である。なお、ここでは、スペーサを図示していないが、通常、2枚のガラス基板11、12間には所定の間隔（ギャップ）を保持するためにスペーサが配設されている。

【0015】すなわち、本実施形態による液晶表示素子の製造工程は、シール材13に照射する紫外線として集束光の紫外線20aを用いる以外は前記第1の実施形態のそれと基本的に同じである。なお、図5は集束光の紫外線20aを出射する紫外線出射装置である。図において、図2と同一符号は同一または相当する部分を示し、36は凸レンズである。超高圧水銀灯14から出射した紫外線が楕円集光鏡15で集光され、更に凸レンズ36で集束光に集光される。なお、集束光に集光された紫外線20aを一旦光ファイバーで取り込んで分岐させて出射させることにより、紫外線20aを走査させるための機構を簡略化及び小型化することができる。

【0016】このような本実施形態の液晶表示素子の製造工程においても、前記第1の実施形態と同様の効果を得ることができる。また、前記第1の実施形態では、シール材13のパターン幅が変更された場合、紫外線出射装置における楕円集光鏡15を取り換えるか、楕円集光鏡15とレンズ16間の距離を調整するという複雑な作

業により、平行光の紫外線20のスポット幅（直径または長径）を変更することが必要であるが、本実施形態では紫外線射出装置の凸レンズ36を厚みの違うものに取り換えるという簡単な作業で、集束光の紫外線20aのスポット幅（直径または長径）を容易に変更できる。従って、シール材13のパターン幅が変更された場合の作業性に優れている。なお、集束光の紫外線20aがシール材13から外れて素子領域の配向膜に照射されてしまうことを確実に防止し、かつ、シール材13を未硬化領域を残すことなく硬化させるために、前記第1の実施形態と同様に、集束光の紫外線20aのスポット幅（直径または長径）をシール材13のパターンの幅とほぼ同等またはそれ以下の幅にし、集束光の紫外線20aを複数回走査してシール材13の未硬化領域を無くすようにするのが好ましい。

【0017】（第3の実施形態）図7は本発明の第3の実施形態による液晶表示素子の製造工程におけるシール材の硬化工程を示した断面図であり、図において、図1と同一符号は同一または相当する部分を示し、17が液晶材料である。

【0018】図6は本実施形態の製造工程のフローチャートであり、このフローチャートは一般的な滴下工法のフローを示している。すなわち、本実施形態は滴下工法を用いた液晶表示素子の製造工程である。

【0019】以下、これらの図に基づいて液晶表示素子の製造工程を説明する。まず、表面に配向膜を形成し、この配向膜にラビング処理を施した2枚のガラス基板11、12を用意し、一方の基板の配向膜上に紫外線硬化型樹脂からなるシール材13を塗布し、更に液晶材料17を滴下し、他方の基板の配向膜上に図示しないスペーサを散布して固着する。そして、両ガラス基板11、12を真空槽中に配置し、槽内が最適な真空度に達したら、両ガラス基板11、12を貼り合わせて、液晶セルを形成する。ここで、2枚のガラス基板11、12の一方の基板にシール材13を塗布し、他方の基板にスペーサを散布して固着させたが、いずれか一方の基板にシール材13を塗布し、更にスペーサを散布して固着させてもよい。

【0020】次に、前記第1の実施形態で使用した紫外線射出装置を用いてガラス基板12の外側からシール材13へ向けて平行光に集光された紫外線20を照射してシール材13を硬化させる。ここで、平行光に集光された紫外線20はシール材13の塗布パターンに沿って走査させる。平行光に集光された紫外線20のスポット幅（直径または長径）は、前記シール材13、13aの幅と同等もしくは小さいことが必要である。そして、最後にガラス基板の切断を行って、液晶セルの実際に液晶表示素子となる部分を取得する。

【0021】このような本実施形態の液晶表示素子の製造工程では、シール材13にのみ平行光に集光された紫

外線20を照射するようにしてシール材13の硬化を行うので、液晶セル内の素子領域（実際に液晶表示素子となる部分）にある液晶材料17及び配向膜には実質的に紫外線が照射されない。従って、素子領域における液晶材料の抵抗値が変化したり、成分が分解したりすることがなく、しかも、配向膜の特性変化により配向膜と液晶材料（液晶分子）間のプレチルト角が不揃いになることを防止することができ、その結果、しきい値ムラのない表示品位に優れた液晶表示素子を得ることができる。

10 【0022】なお、本実施形態において、表示品位に優れた液晶表示素子が再現性よく得られるようにするためには、紫外線がシール材にのみ照射されるようにする精度を、前記第1及び第2の実施形態におけるそれよりも一層高くし、かつ、両ガラス基板の貼り合わせ後、紫外線を照射するまでの時間を前記第1及び第2の実施形態の製造工程におけるそれよりも短時間化する必要がある。これは、前述のとおり、滴下工法においては、シール材に紫外線を照射する際、セル内にはシール材に隣接して液晶材料が存在しており、配向膜の特性変動だけでなく液晶材料の特性変動が液晶表示素子の表示品位に大きく影響を与えるので、この液晶材料への紫外線の照射をできるだけ少なくする必要があり、また、両ガラス基板の貼り合わせ後、紫外線を照射するまでの間、シール材は未硬化状態にあるため、紫外線を照射するまでの時間が長くなると、未硬化状態のシール材が液晶材料中に混入して、液晶材料の特性が変動してしまうためである。

20 【0023】（第4の実施形態）本発明の第4の実施形態による液晶表示素子の製造工程は紫外線射出装置として前記図5に示した紫外線射出装置を用いた以外は第3の実施形態の液晶表示素子の製造工程と同様である。

30 【0024】このような本実施形態の液晶表示素子の製造工程においても、前記第3の実施形態と同様に、シール材の硬化工程において液晶セル内の素子領域（実際に液晶表示素子となる部分）にある液晶材料17及び配向膜には実質的に紫外線を照射したりことなくシール材を硬化することができ、しきい値ムラのない表示品位に優れた液晶表示素子を得ることができる。また、前記第2の実施形態と同様に集束光の紫外線20aのスポット幅（直径または長径）を用意に変更でき、シール材13のパターン幅が変更された場合の作業性に優れるという効果が得られる。

40 【0025】（第5の実施形態）図8は本発明の第5の実施形態による液晶表示素子の製造工程におけるシール材の硬化工程を示した断面図であり、図において、図1と同一符号は同一または相当する部分を示し、30は平行光や集束光に集光していない紫外線である。61は紫外線遮光部材で、これは、ガラス基板62とガラス基板62の主面に形成された黒色に着色されたレジストパターン63とからなり、シール材13の塗布パターンに

対応した開口パターン64を有している。ここで、ガラス基板62の板厚は2.0~5.0mmの範囲にして、熱などの影響によって紫外線遮光部材61が反ったりするのを防止している。なお、図9がこの紫外線遮光部材をその上方から見た平面図である。

【0026】すなわち、本実施形態の液晶表示素子の製造工程は、液晶セル内のシール材13の塗布パターンに対応する開口パターン64を有する紫外線遮光部材61を液晶セルに隣接させて配置し、この紫外線遮光部材61を介して液晶セルに向けて紫外線30を照射して、シール材13にのみ選択的に紫外線30を照射するようにしたものである。従って、このような本実施形態の液晶表示素子の製造工程においても、紫外線30の照射工程において、液晶セル内の素子領域（実際に液晶表示素子となる部分）には紫外線が照射されないため、前記第1の実施形態と同様に、素子領域における配向膜の特性変化により配向膜と液晶材料（液晶分子）間のプレチルト角が不揃いになることを防止することができ、その結果、しきい値ムラのない表示品位に優れた液晶表示素子を得ることができる。また、前記第1~第4の実施形態では紫外線を平行光や集束光に集光するための特別な光学部材（楕円集光鏡15、凸レンズ36、凹レンズ等）を用いる必要があり、平行光や集束光に集光した紫外線20、20aをシール材13に向けて走査させる必要があるが、本実施形態では紫外線遮光部材61を液晶セルに隣接させ、液晶セルの全面に対して紫外線を一回照射するだけでよいので、作業が簡単であり、また、設備費も安価にできる利点がある。また、前記第1~第4の実施形態では平行光や集束光に集光した紫外線20、20aの走査中に誤って液晶セル内の素子領域（実際に液晶表示素子となる部分）にある液晶材料17及び配向膜に紫外線20、20aが照射されてしまう可能性があるが、本実施形態では液晶セル内の素子領域は紫外線遮光部材61によって完全に遮光されるので、液晶セル内の素子領域への紫外線の照射をより高いレベルで防止することができる。

【0027】（第6の実施形態）本発明の第6の実施形態による液晶表示素子の製造工程は、前記第3の実施形態と同様の滴下工法による製造工程であって、シール材の硬化工程を前記第5の実施形態におけるそれと同じにしたものである。

【0028】このような本実施形態の液晶表示素子の製造工程においても、前記第3の実施形態と同様に、シール材の硬化工程において液晶セル内の素子領域（実際に液晶表示素子となる部分）にある液晶材料17及び配向膜には実質的に紫外線を照射したりことなくシール材を硬化することができ、しきい値ムラのない表示品位に優れた液晶表示素子を得ることができる。

【0029】なお、前記第5、6の実施形態で使用した紫外線遮光部材61は、前記第1~第4の実施形態にお

いても、平行光の紫外線20または集束光の紫外線20aが誤ってセル内のシール材13の形成領域以外の領域に照射されてしまうのを防止するための遮光部材として使用できることは言うまでもない。

【0030】また、前記いずれの実施形態においても、一方の基板の外側から紫外線を照射しているが、両方の基板の外側から紫外線を照射してもよいことは言うまでもない。両方の基板の外側から紫外線を照射する場合、照射作業時間を短縮できる。

【0031】

【発明の効果】以上説明したように、本発明の液晶表示素子の製造方法によれば、表面に配向膜を有する2枚の透明基板のいずれか一方の基板の配向膜上に紫外線硬化型のシール材を塗布する工程と、前記2枚の透明基板のいずれか一方の基板の配向膜上にスペーサ材を散布して固着する工程と、前記2枚の透明基板を互いの配向膜が対向するように前記シール材を介して貼り合わせる工程と、前記貼り合わされた2枚の透明基板のいずれか一方または双方の基板の外側から実質的に前記2枚の透明基板間にあるシール材のみに紫外線を照射して前記シール材を硬化させる工程とを含むことにより、シール材の硬化工程において、セル内（貼り合わされた2枚の透明基板内）の液晶表示素子の表示領域になるべき領域にある配向膜に実質的に紫外線を照射することなく、シール材を硬化することができる。この結果、液晶表示素子の表示領域になるべき領域にある配向膜の配向性が所定の配向性に維持され、また、光配向膜を用いた場合には、光配向膜の再配向による異常配向が防止されることとなる。従って、シール材の硬化工程後に貼り合わされた2枚の透明基板のギャップ内に液晶材料を注入する、所謂、（真空）注入法にて液晶表示素子を完成させた場合、注入後の液晶材料の配向状態は所望の好ましい配向状態となり、表示品位の優れた液晶表示素子を製造することができる。また、2枚の透明基板を貼り合わせる工程前に予め2枚の透明基板のいずれか一方の基板の配向膜上に液晶材料を滴下する、所謂、滴下工法にて液晶表示素子を完成させた場合、配向膜の配向性が所定の配向性に維持されるとともに、2枚の透明基板のギャップ内にある液晶材料抵抗値が変化したり、成分が分解したりすることがなく、表示品位の優れた液晶表示素子を製造することができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の第1の実施形態による液晶表示素子の製造工程におけるシール材の硬化工程を示す断面図である。

【図2】本発明の第1の実施形態による液晶表示素子の製造工程におけるシール材の硬化工程で使用した紫外線出射装置の側面図である。

【図3】図1に示すシール材が表面に形成されたガラス基板をその上方から見た平面図である。

【図4】本発明の第2の実施形態による液晶表示素子の製造工程におけるシール材の硬化工程を示す断面図である。

【図5】本発明の第2の実施形態による液晶表示素子の製造工程におけるシール材の硬化工程で使用する紫外線出射装置の側面図である。

【図6】本発明の第3の実施形態による液晶表示素子の製造工程を示すフローチャート（一般的な滴下工法のフローチャート）である。

【図7】本発明の第3の実施形態による液晶表示素子の製造工程におけるシール材の硬化工程を示す断面図である。

【図8】本発明の第5の実施形態による液晶表示素子の製造工程におけるシール材の硬化工程を示す断面図である。

【図9】図8に示す紫外線遮光部材をその上方から見た平面図である。

【図10】真空注入法によるセル内への液晶材料の注入工程を示した側面図である。

【図11】滴下工法による液晶表示素子の製造工程における液晶材料滴下後の基板の貼り合わせ工程を示した側面図である。

# 【符号の説明】

11, 12 ガラス基板

13 シール材

14 超高圧水銀灯

15 楕円集光鏡

16 凹レンズ

20 平行光に集光された紫外線

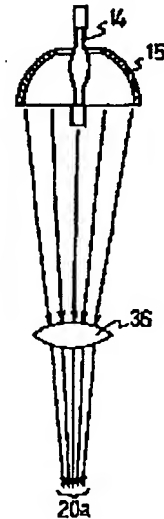
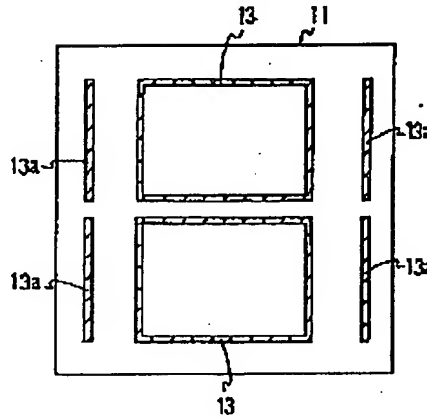
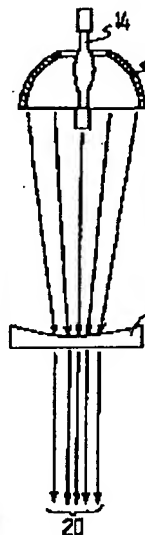
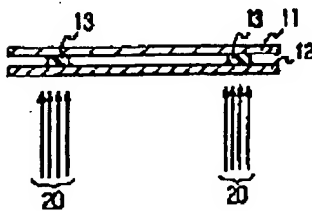
61 紫外線遮光部材

【図1】

【図2】

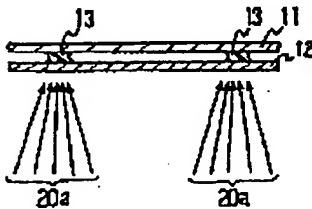
【図3】

【図5】



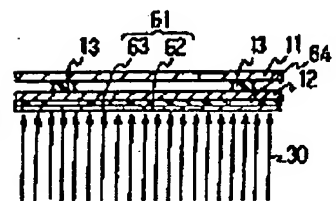
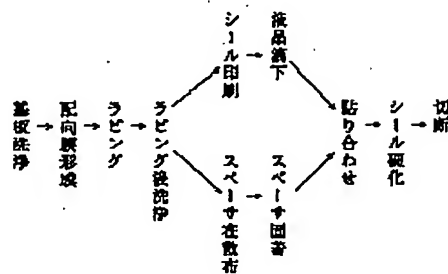
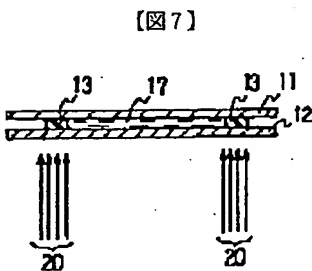
- 10 液晶表示素子
- 11, 12 ガラス基板
- 13 シール材
- 20 平行光に集光された紫外線

【図4】

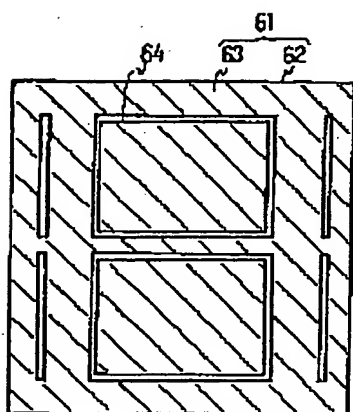


【図6】

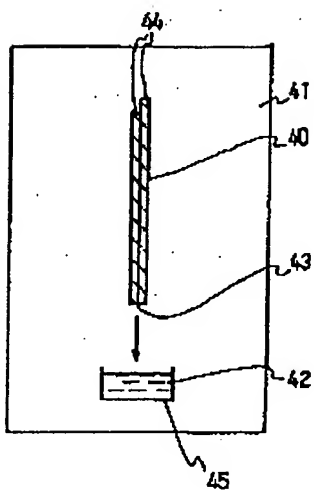
【図8】



【図9】



【図10】



【図11】

